

ГЕТЕРОФАЗНОЕ СОСТОЯНИЕ С НЕОДНОРОДНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СВОБОДНЫХ НОСИТЕЛЕЙ В GeTe

Б.Ю.Венгалис, А.А.Кастальский

Обнаружена тонкая структура спектров плазменного отражения света от монокристаллического GeTe. Указанные особенности были объяснены возникновением фазового перехода типа "газ – жидкость" в подсистеме свободных дырок – акцепторов и образованием пространственной неоднородности в распределении свободных носителей тока.

В настоящем сообщении излагаются результаты исследования спектров плазменного отражения $R(\lambda)$ в GeTe и их изменения в ходе отжига образцов при температурах $T_o = 200 \div 460^\circ\text{C}$. Обнаруженные особенности, как нам кажется, позволяют сделать вывод о возникновении пространственной неоднородности в распределении свободных дырок с фиксированными концентрациями.

Для исследования использовались монокристаллические образцы с процентным содержанием Te, лежащим в пределах области гомогенности фазы GeTe (50, 1 \div 52 ат.%). Образцы были получены методом Бриджмена. Для гомогенизации применялся отжиг в течение 100 часов при $T = 550^\circ\text{C}$. Концентрация свободных дырок, определенная по холловским измерениям при температуре жидкого азота, менялась в пределах $P_{\text{eH}}(78\text{K}) = 9,0 \div 20 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$. Спектры отражения, каждый раз снимаемые от предварительно полированной и протравленной, поверхности, имели обычный плазменный минимум $\lambda_{min} = \lambda_o$, смещающийся с ростом концентрации дырок соответственно от 3,7 до 2,3 $\mu\text{мм}$ (рис. 1 кривая 1).

Дальнейший отжиг исходных образцов при температурах $T_o = 200 \div 460^\circ\text{C}$ с последующей закалкой приводил к существенным изменениям в спектрах. Отметим в первую очередь появление тонкой структуры (рис. 1

кривые 2, 3) и общую тенденцию сдвига λ_{min} в сторону более длинных волн. При низкотемпературных измерениях структура проявляется четче (кривые 1' – 3') и минимумы сдвигаются в коротковолновую сторону.

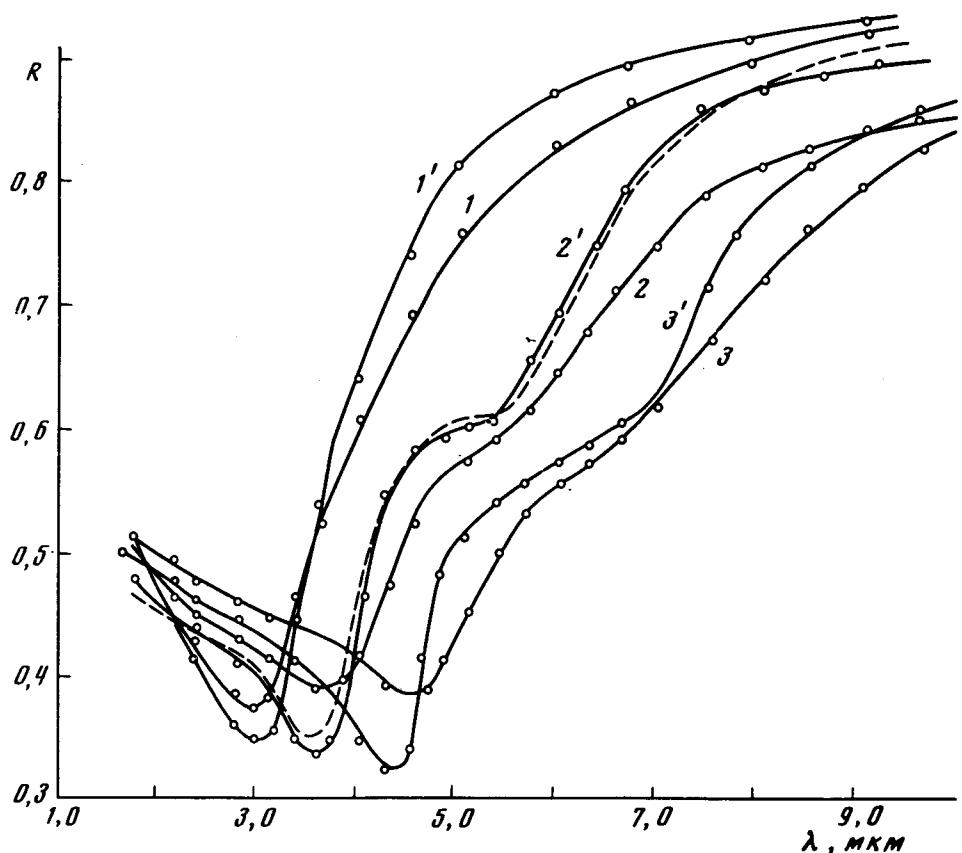


Рис.1. Спектры отражения $R(\lambda)$, снятые после отжига в течение 100 часов при следующих температурах, $^{\circ}\text{C}$: 1' – 550; 2,2' – 300; 3,3' – 360. Температура измерения K : 1,2,3 – 300 $^{\circ}$; 1', 2', 3' – 80 $^{\circ}$. Пунктирная кривая – теоретическая зависимость $R(\lambda)$, полученная суммированием трех спектров с плазменными минимумами 2,25 $\mu\text{мкм}$; 3,5 $\mu\text{мкм}$; 5,5 $\mu\text{мкм}$ и относительными долями 0,05; 0,55; 0,4 соответственно. Для всех спектров $\omega_p r = 5,0$ $\epsilon_{opt} = 37,5$

Анализ показал, что обнаруженная спектральная зависимость является результатом наложения двух или трех независимых спектров с разными плазменными частотами ω_p и разными относительными долями. Указанные спектральные особенности наиболее ярко проявились в образцах с меньшим содержанием Тe ($50,1 \div 50,8$ ат.%) и меньшей исходной концентрацией свободных дырок $P_{\text{оH}}$ (78°K) = $(9,0 \div 12,0) \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$. Для этих образцов можно выделить три характерные области температур отжига:

1) $T_o = 200 \div 320^{\circ}\text{C}$. Отжиг длительностью ~ 100 часов при этих температурах приводил к возникновению в спектрах особенностей с тремя фиксированными длинами волн: $\lambda_1 = 2,25 \mu\text{мкм}$, $\lambda_2 = 3,75 \mu\text{мкм}$ и $\lambda_3 = 5,5 \mu\text{мкм}$.

(рис. 1 кривая 2). Найденная по холловским измерениям концентрация дырок p_H (78К) была близка к значению $8,5 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$.

2) $T_o = 320 + 400^\circ\text{C}$ (вблизи температуры сегнетоэлектрического фазового перехода GeTe). Спектры образцов, отожженных при этих температурах в течение ~ 100 часов, имели лишь две особенности λ_2 и λ_3 , сдвинутые в длинноволновую сторону, с максимальными значениями $\lambda_2 = 4,5 \text{ мкм}$, $\lambda_3 = 7,0 \text{ мкм}$ (рис. 1 кривая 3). Холловская концентрация P_H (78К) при этом была равна $5,0 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$.

3) $T_o = 400 + 460^\circ\text{C}$. Спектры имели минимумы с $\lambda_2 = 3,75 \text{ мкм}$, $\lambda_3 = 5,5 \text{ мкм}$ и по внешнему виду были близки к кривой 2 рис. 1.

Нагрев образцов выше 480°C приводил к исчезновению указанной структуры и спектры имели первоначальный вид с одним плазменным минимумом.

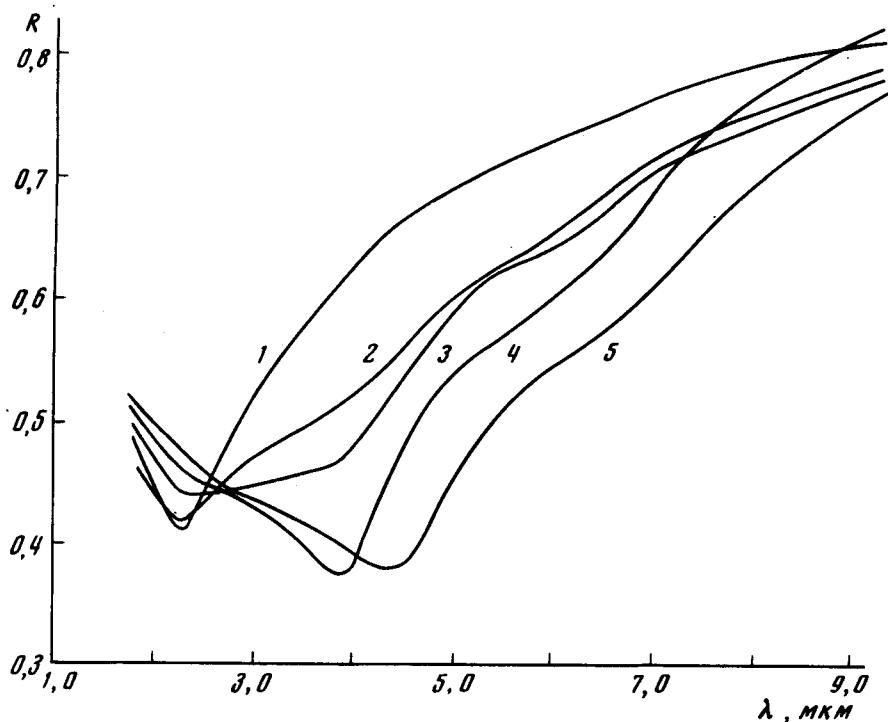


Рис.2. Изменение спектров отражения снятых по мере травления образца. Глубина удаленного слоя (мкм): 1 – 0; 2 – 0,2; 3 – 0,5; 4 – 1; 5 – 100. Исходный спектр 1 получен путем отжига образца с $\lambda_{min} = 4,5 \text{ мкм}$ (рис.1 кривая 3) в течение 1 часа при $T = 270^\circ\text{C}$

В образцах с высокой исходной холловской концентрацией дырок $P_{oH}(78\text{K}) = 12 + 20 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$ возникали лишь незначительные изменения спектров, связанные, в основном, с появлением особенностей при $\lambda_1 = 2,25 \text{ мкм}$ ($T_o = 200 + 320^\circ\text{C}$).

Следует подчеркнуть, что во всех трех рассмотренных температурных диапазонах спектральное положение указанных минимумов независимо ни от длительности, ни от температуры отжига в пределах выбранного диапазона.

Несколько иные закономерности происходят в приповерхностном слое толщиной 1 мкм при снятии спектров $R(\lambda)$ от поверхности, не обрабатываемой перед каждым измерением. В ходе отжига при $T_o = 200 \pm 320^\circ\text{C}$ возникали ранее указанные особенности λ_1 , λ_2 , λ_3 . Конечный спектр имел четко выраженный минимум $\lambda_1 = 2,25 \text{ мкм}$ (рис. 2 кривая 1). Постепенное снятие слоев путем травления приводило к обратной эволюции спектров (рис. 2 кривая 2, 3, 4).

Таким образом, мы приходим к выводу, что отжиг образцов вызывает появление дополнительной структуры на спектрах $R(\lambda)$, что эквивалентно возникновению областей с различной фиксированной концентрацией дырок. Возникновение плазменных минимумов $\lambda_2 = 3,75 \text{ мкм}$ и $\lambda_3 = 5,5 \text{ мкм}$, соответствующих концентрациям $P_2 \approx 9,0 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$, $P_3 \approx 1,0 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$, по нашему предположению можно объяснить фазовым переходом типа газ — жидкость в подсистеме свободные дырки — акцепторы (двукратно заряженные ваканции Ge). Подобное явление наблюдалось ранее в Si(Li) [1]. При этом состояние с равномерным распределением акцепторов и связанных с ними свободных дырок неустойчиво по отношению к образованию областей с повышенной ("жидкость") и пониженной ("газ") концентрациями. Причина подобного фазового перехода заключена в существовании в указанной подсистеме дополнительного минимума энергии, соответствующего "жидкой" фазе. Температура исчезновения рассматриваемой структуры на спектрах ($\sim 480^\circ\text{C}$), по-видимому, и является критической температурой этого фазового перехода.

Сдвиг λ_2 и λ_3 в длинноволновую область при отжиге образцов близи температуры сегнетоэлектрического фазового перехода может быть обусловлен "размягчением" решетки и уменьшением деформационного вклада в общий баланс энергии¹⁾.

Что касается минимума $\lambda_1 = 2,25 \text{ мкм}$, то причина его возникновения пока не ясна.

Резкая температурная зависимость длительности процессов образования обнаруженных особенностей связана с активационном механизмом миграции (или зарождения) вакансий Ge, что необходимо для возникновения пространственной неоднородности.

Физико-технический институт
им. А.Ф.Иоффе
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
23 июня 1977 г.

Литература

- [1] A.A.Kastalskii, S.B.Maltsev. Sol. St. Comm., 17, 107, 1975.
- [2] Г.С.Бушмарина, Т.Б.Жукова, Е.Я.Лев, Л.М.Сысоева. ФТП, 11, 467, 1977.

¹⁾ В соответствии с [2], в сегнетоэлектрической фазе GeTe угол ромбозернистости зависит от концентрации дырок. Поэтому существование областей с различной концентрацией будет вносить пространственно-неоднородную деформацию.